## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-182802

(43)Date of publication of application : 25.10.1983

(51)Int.CI.

H01F 1/08 C22C 19/07

(21)Application number: 57-065404

(71)Applicant : PIONEER ELECTRONIC CORP

(22)Date of filing:

21.04.1982

(72)Inventor: TSUKAGOSHI NOBUHIRO

ITO HIROSHI

TAKASU YUTAKA **NOMURA HAJIME** 

## (54) PREPARATION OF PERMANENT MAGNET

PURPOSE: To eliminate the variation of magnetic property and reduce processing time of solution heat treatment before thin plate is pulverized by such arrangement wherein a thin plate is made by quickly cooling molten liquid of a chemical compound of rare earth transition metal, or a thin plate is formed by powder sintering method or powder

CONSTITUTION: An R2TM17 type magnet of which columnar crystal tissue is stable can be obtained by such a method that a thin plate is made by quickly cooling the molten liquid of ingredient metals of the magnet. A chemical compound of rare earth transition metal family to be represented by a general formula of RnTMn' is used. In the formula, R represents the mixture of a misch metal and one or more than 2 kinds of rare earth metals such as Sm, Ce, Pr, etc., and as the misch metal, such a type having a composition, e.g., 55% Ce, 25% La, 13% Nd, 5% Pr and 0.3% Sm is used. In the formula, TM represents one kind or a mixture of more than 2 kinds of transition metal compounds such as Co, Fe, Ni, Zr, Nb, Ta, Cu, etc., and (n) and (n') represent atomic ratio and there are two cases, one is that n=1 and n'=5, in other words atomic ratio is 1:5, and the other is that n=2 and n'=17, in other words atomic ratio is 2:17.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

### ⑫公開特許公報(A)

昭58-182802

⑤Int. Cl.³
 H 01 F 1/08
 C 22 C 19/07

識別記号

庁内整理番号 7354-5E 7821-4K ❸公開 昭和58年(1983)10月25日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

#### ❸永久磁石の製造方法

②特

願 昭57-65404

❷出

頁 昭57(1982)4月21日

⑩発 明 者 塚越庸弘

所沢市花園 4 丁目2610番地パイ オニア株式会社所沢工場内

⑫発 明 者 伊藤寛

所沢市花園 4 丁目2610番地パイ オニア株式会社所沢工場内 ⑫発 明 者 高洲豊

所沢市花園 4 丁目2610番地パイ オニア株式会社所沢工場内

所沢市花園 4 丁目2610番地パイ オニア株式会社所沢工場内

の出 願 人 パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1

号

砂代 理 人 弁理士 滝野秀雄

明 細 看

1. 発明の名称

永久磁石の製造方法

#### 2.特許請求の範囲

- (1) 希士類-選移金属系化合物の腋体を超急冷法 により往状晶組織をもつ薄板にする工程と、前 記簿板を粉砕し粉末にする工程と、前記粉末を 用いて所定形状に成型する工程とからなる永久 磁石の製造方法。
- (2) 前配希七類-選移金属系化合物が一般式 Rn T M n'

(式中R はミッシュメタル、Sa、Oe、Prなどの希士類金属の一種または二種以上の混合物を安わし、TM はCo、Pe、N1、Zr、Nb、Ta、Cu などの選移金属化合物の一種または二種以上の混合物を表わしている。また n は 1 または 2 を表わし、n'は 5 または 1 7 を表わしている。)で表わされる希士類一選移金属系化合物であることを特徴とする特許請求の範囲第1 項配載の永久磁石の製造方法。

- (3) 粉末を用いて所定形状に成型する前配工程に おいて、放粉末と合成樹脂を混練させることを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の永久磁 石の製造方法。
- (4) 一般式

R. TMIT

3. 染明の詳細な説明

2

#### 持開昭58-182802(2)

本発明は、希士領一選移金属系の永久磁石の製造方法に関する。

最近、高保磁力と高エネルギー機をもつ希土類 ーコパルト系化合物磁石として R. T.M., 型磁石 (RはSmを表わし、T.M.はCo、Cu、Fo、Zr を表わす。)が開発されている。

とのR。TM」で型磁石の製造方法として、例えば 磁石の各成分金属を高周波炉で溶解し調造してイ ンゴットを得、とのインゴットを溶体化熱処理し、 次いで時効熱処理した後、所定の粒度に粉砕し、 得られた粉末にパイングを混合してこの混合物を 磁場中で所定形状に成型する方法が知られている。

しかしながら、上記方法によれば次のような問題があった。 すなわち、鎖造時のインゴットの結晶組織としてるつぼの内壁面に近い所では往状品組織が得られ、るつぼの内壁面から離れた所では 等軸品組織が得られ、るつぼの内壁面に当接する 所及びその付近ではチル品組織が得られるが、 これら結晶組織のりちで柱状品組織の部分のものが最も良い磁石性能を示す。しかし、この柱状品の

3

ミッシェメタルとしては、例えば

Ce 55%

La 25%

Nd 13%

Pr 5 %

Sm 0.3 %

の組成をもつものが使用される。

また、式中TMはCo、Fe、N1、 Zr、Nb、 Ta、Cu などの選移金属化合物の一種または二 種以上の混合物を築わしている。

また、式中 n , n' は 原子比を 表わし、 n=1 , n'=5 の 場合、 ナなわち 原子比 1:5 の 場合 と、 n=2 , n'=1 7 の 場合、 ナなわち 原子比 2:1 7 の 場合とが ある。

希七類-週移金賞業化合物として上述の如く種々のものがあるが、これらのうちでも、 Sm2( Co 0.68 Cu 0.08 Pe 0.21 Zr 0.03)が好ましい。

また、組息冷法として、双ロール法、ピストンアントピル法、遠心急冷法、片ロール法等を採用することができる。これらの方法はいずれも融体を

成長はるつぼの形状や帝殿温度に左右されやすい ため、製造される磁石の性能にパランキがあった。

また、大きなインゴットを粉砕して粉末化する ために時間を受し、粉末化するまでの間に酸化さ れて磁石性能が低下する問題もあった。

本発明者等は上記問題を解決すべく観意研究の結果、R.TMIII型磁石の各成分金属の融体を超急 合法により等板にすると安定して往状品組織が得 られることを知見し、本発明をなすに至った。

以下本発明を説明する。

本発明にあっては、まず希土類一選移金属系化 合物の融体を超急冷法により柱状晶組織をもつ弾 板にする。

的配希士類一遷移金属系化合物として一般式 RnTMp'

で表わされる希土類一遷移金属系化合物が使用される。

式中Rはミッシュメタル、Sm、Co、Prなどの希土類金銭の一種または二種以上の混合物を扱わしている。

高速ピストンまたは高速回転するローラに吹き付けることにより瞬時に存板にする方法で、 特に双ロール法により前配格士類一遷移金属系化合物の 酸体を存板にすると他の方法よりも安定して柱状 品組織が得られる。

第1図はこの双ロール法により前配希上類を選系化合物の薄板にする場合を示している。 これによれば、パルインののではない。 られた希上類ー選移金銭系化合物の融体3は、と ストン4からノズル2に向けて改き付けられた高 選エアにより数ノズル2から加熱体5を通って高 速回転する一対のロール6,7に吹き付けられる。 すると、敵体3は隣時に疑固して一対のロール6, 7から薄板3aとして送り出される。

ロール 6 、7 としては、例えばクロム側(JIS 規格、SUJ2)からなるロール直径 5 0 ~1 0 0 mm ダのものが使用される。また、ロール 6 、7 の回転数は例えば 5 0 0 ~1 0 0 0 x pm 程度に設定される。また、ノズル2としては、例えばノズル直径が 0.5 mm ダのものが使用される。ノズ

6

ル2から放体3を咳出する圧力は、例えば 0.8 kg/d 程度に設定される。また、股体3の温度は例えば1250℃に設定される。

ロール 6 、 7 のロール 直径、 回転数、 ノズル 2 のノズル 直径、 噴出圧力、 融体の 四度等の パラメータを上述のように適当に 選択することにより、 専根 3 もの 厚み、 組、 柱状 品組織の 平均粒径 等を容易に 制御することができる。

次いで、上述の工程で得られた確根を均質化するために因度1050℃~1200℃、時間1~4 br の条件で溶体化熱処理する。この溶体化熱処理により厚味方向に延びる適度な平均粒径をもつ柱状晶組織が得られる。更に、薄板の内部に成長する等軸晶組織とこの柱状晶組織との二相分類状態をはっきりさせるために、温度800℃、時間1 br の条件で焼鈍する。

その後、上述の工程で熱処理された存板をポールミル、振動ミル等により効酔し、得られた粉末を粒度計などを用いて各粒度ごとにふるい分ける。 これまでの工程は、特に R: T M: 17 型の希土類一

り 磁場をつくりプレス用パンチ 1 5 , 1 6 により グラファイト上パンチ 1 2 とグラファイト下パン チ 1 3 を 互いに接近する方向へ移動させ磁石粉末 1 4 を加圧する。 とのとき、 プレス 袋童を囲むケ ース 1 7 内にアルゴンガスを導入してアルゴン祭 囲気をつくる。

上述の工程において、R。TMIN型の希主類一選移金属系化合物の粉末を使用する場合、この粉末に、平均粒径 0.1~1 µ m 以下の A.1、Sn、Pb などの低融点金属の超微粒粉の一種または二種以上を添加してもよい。SnとPb の二種の低融点金属を使用する場合、その混合比率は、例えば Sn 8 0 位 1 多、Pb 4 0 位 1 多 で ある。 そしてこれらの超数粉を添加する場合、焼結は 7 5 0 で ~ 8 5 0 でよりも低い温度、例えば 3 0 0 で程で行なう。このようにすると、さらに晩結密度が高く、高性のな外の、磁石が得られる。

また、R. T M 17 型の希土類一種移金異系化合物の粉末に、ガス中蒸発法やカルポニル法などにより製造された 0.1 μα 以下の平均粒径をもつ 00,

通移金属系化合物が非常に酸化されやすいため、 すべて非酸化性ガス、例えば A F 等 の 不活性ガス や金素ガスの雰囲気中で行なわれる。

然る後、上述の工程で得られた粉末を適当な福 帮助剤と混合して所定形状のブレス用金型内に装 填し、15~20m0mの磁場中で加圧し、次い で温度750~850℃、時間1~2hmの条件 で焼結熱処理する。すると、焼結倍度が高く性能 の良い水久磁石が得られる。なか、平均粒径2~ 3 μα の粉末は、ブレス用金型内に装填する前に 予めヘキサン等の有機溶剤が含度される。

第2図は上述の工程で使用されるブレス装置の一例を示している。とれによれば、リング状のソレノイド電磁石10内に配置された筒状のグラフィイトダイス11とこのグラファイトダイス11の一方の開口部に移動自在に嵌入されたグラファイト上パンナ12と設一方の開口部と反対側に位置する他方の開口部に移動自在に嵌入されたグラファイト下パンチ13とで囲まれた空間内に磁石10によ

Pe、N1、Cuなどの超数粒粉を添加して焼結するか、あるいは平均粒径 2 ~ 3 μm の R. T M 17 型の希土類一選移金属系化合物の粉末に、これと同一組成の 0.1 μm 以下の超数粒粉を添加して焼結しても同様に焼結密度が高く、高性能な永久磁石が得られる。

これまでの説明では、粉末を挽結させて永久磁石を成型する場合について示したが、粉末を合成樹脂で固めて成型してもよい。合成樹脂を使う場合、まず粉末に合成樹脂を混練してこの混合物を磁場中で成型する。その後、合成樹脂を加熱固化させる。使用する合成樹脂としては、エチレンビニルアセナート、Rigidポリマー、エポキシ樹脂等がある。

とのように合成樹脂を使用すると、部品の寸法 精度が高く、複雑な形状でも容易に成型できる利 点があり、焼結する場合に比して原料歩留まりが 高いので低コストとなる。

次に本発明の具体的な実施例を説明する。

#### 持聞昭58-182802(4)

8mx(Coo.es Cuo.es Peo.21 Zro.03)17
の希土照一遷移金属系化合物をアルゴン雰囲気中でアーク溶解して融体を得、この融体を双ロール法により存板にした。次いで、この関係を 温度 1200で4時間溶体化熱処理した後、振動さんで粉砕し、平均粒径3~5月日の粉末にした。この後、粉末を18K0eの均一磁場中でブレスに力5 tonycd で成型し、次いで温度1150でで1時間跨効処理を行なって水久磁石を製造した。1時間時効処理を行なって水久磁石を製造した。この永久磁石の各ロットごとの性能のパラ付を砌定したところ、パラ付はほとんどなく、次のような性能値を得た。

最大エネルギー稜(BH)max ··· 8 3 MG・0e
 残留磁束密度 Br ··· ··· ··· ··· ··· 1 3 kG
 保磁力 I H c ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 1 2 kOe
 真の保磁力 B H c ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 8 kOe

契施例1と同じ方法で溶体化熱処理した存板を 更に温度800で4時間時効処理した後、扱動

11

実施例 2

最大エネルギー稜(BH)max ··· 1 4 MG・0 e
残留磁車密度Br ············ 8 kG
保政力 I H C ·················· 1 2 k O e
実の保政力 B H C ················ 6.5 k O e

実施例 1 で得られた粉末に、これと同一組成で 平均粒径 0.1~1 Д B 以下の超数粒粉を添加した 後、15 K O e の 均一磁場中でブレス圧力 5 ton cd で成型し、次いで温度 B 0 0 でで 4 時間時効処理 を行ない永久磁石を製造した。この永久磁石の各 ロットごとの性能のパラ付を測定したところ、実 施例 1 と同様にパラ付はほとんどなく、次のよう な性能値を得た。

最大エネルギー (BH) max … 2 4 MG・Oe

強留低東密度 Br … … … … 1 0 kG

保磁力 IHC … … … … … 1 2 kOe

真の保磁力 BHC … … … 8.5 kOe

以上説明したように本発明によれば、 希士類一 理秘金属系化合物の 融体を鉤型に施し込んでイン ゴットにするのではなく、 超急冷法により 薄板に ミルで粉砕し、種々の粒径分布をもつ粉末を得た。 次いで、この粉末とエポキシ樹脂を混練して15 KOe の 均一磁場中でプレス圧力 5 ton/dl で成型 して永久磁石を製造した。この永久磁石の各ロットごとの性能のバラ付を剛定したが、実施例1と 同様にバラ付はほとんどなく、次のような性能値を組た。

最大エネルギー様 (BH) max … 2 0 M G • O e 残留磁束密度 Br ……………… 8 k G 採磁力 i H c ………………… 1 2 k O e 真の保磁力 B H c ……………… 7 k O e 突ぬ例 3

実施例 2 で得た粉末に平均拉径 0.1 月 以下の Sn(60 多)、 Pb(40 多)の超数粒粉の混合物を添加して 18 KO の の 均一磁 場でプレス 圧力 5 ton/cd で成型し、 次いで 温度 3 0 0 でで 1 時間 焼結 熱処理を行ない永久 磁石を 製造した。 この永久磁石の各ロット どとの性能の パラ付を 調定したところ、 実施例 1 と同様に パラ付は ほとんど なく、 次のよう な性能値を 得た。

12

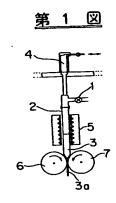
#### 4. 図面の簡単な説明

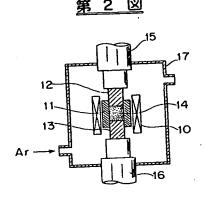
第1 図は超急冷法の一つである双ロール法の説明図、第2 図は成型工程で使用されるプレス装置の断面図である。

3 … 融体、3 a … 薄板、8 , 7 … ロール、1 4 … 粉末、1 1 … グラファイトダイス、1 2 … グラファイト上パンチ、1 3 … グラファイト下パンチ。

存許出顧人 パイオニア株式会社

## 特開昭58-182802 (5)





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.